#### JP10158224

# Title: PRODUCTION OF UNSATURATED QUATERNARY AMMONIUM SALT

# Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce an unsaturated quaternary ammonium salt of quality crystals that is a monomer used as a material for production of cationic polymers used for flocculating agents and antistatic agents by the use of a solvent of high stability to organisms. SOLUTION: This unsaturated quaternary ammonium salt of quality crystals is obtained by making an unsaturated tertiary amine of formula I (R1 is H, CH3; R2 and R3 are each CH3 or C2 H5), for example, dimethylaminoethyl methacrylate, with an alkyl halide, for example, methyl chloride, in a quantity of the same molar number as that of the unsaturated tertiary amine in acetone or N-methylpyrrolidone at temperature of 0-60 deg.C for 5-8hr, and filtering out the crystal precipitation after the completion of the reaction, washing the crystals lightly with a solvent, for example, acetone, which does not so dissolve the crystals but dissolves well the solvent used for the reaction, and then evaporating off the solvents and other evaporative substances, by heating or vacuum drying.

特開平10-158224

			(43)公開日	平成10年(1998) 6月16日
(51) Int C1 8	<b>韓切記長</b>	P I		

(51) Int.Cl.*	而此为13017岁	P I	
C 0 7 C 219/08		C 0 7 C 219/08	
213/02		213/02	
213/10		213/10	

		審查請求	未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)		
(21)出願番号	特顧平8-330191	(71)出顧人	000003953 日東化学工業株式会社		
(22) 出願日	平成8年(1996)11月27日		東京都千代田区丸の内1丁目5番1号		
		(71)出額人	日東理研工業株式会社		
			福島県いわき市常磐関船町宮下2番地ノ2		
		(72)発明者	菊池 克明		
			福島県いわき市常磐関船町宮下2-2 日 東理研工業株式会社内		
		(72) 発明者	中浜 哲朗		
			福島県いわき市常磐関船町宮下2-2 日 東理研工業株式会社内		
			長級百に結ぐ		

## (54) 【発明の名称】 不飽和第4級アンモニウム塩の製造法

# (57)【要約】

【課題】 凝集剤、帯電防止剤などに用いられるカチオ

(但し、 $R^1$  はーHまたはー $CH_3$  、 $R^2$  、 $R^3$  、 $R^4$  はー $CH_3$  またはー $C_2H_5$  、XはCI 、Br または I を示す)で表される不能和路 4 級アンモニウム場の具質結晶を高純度かつ工業的に有利に製造する方法の提供。【解決手段】 式(1)

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
CH_{2} = C \\
COOCH_{2} CH_{2} N \\
R^{3}
\end{array}$$

(但し、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> 及びR<sup>3</sup> は前と同じ。)で表される 不飽和第3級アミンとアルキルハライドR<sup>4</sup> X (但し、 R<sup>4</sup> 及びXは前と同じ。)をアセトンまたはN-メチル

ピロリドン中で反応させ、4級化して、上記式(II)の不

飽和第4級アンモニウム塩の良質結晶を得る。

ン性ポリマーの製造原料となる有用な単量体である式(I

【請求項1】 式(I)

$$CH_2 = C$$

$$COOCH_2 CH_2 N$$

$$R^3 \cdots (I)$$

$$\begin{bmatrix} R^1 \\ CH_2 = C \\ COOCH_2 CH_2 N - R^3 \\ \cdots (II) \end{bmatrix}$$

(但し、R1 R2 R3 R4 及びXは前と同じ)で 表される不飽和第4級アンモニウム塩を製造するにあた り、該反応をアセトンまたはN-メチルピロリドン中で 行わせることを特徴とする、前記不飽和第4級アンモニ ウム塩の良質結晶の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、式(I)

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ CH_{2} = C \\ COOCH_{2} CH_{2} N \\ R^{3} \end{array} \cdots (I)$$

$$\begin{bmatrix} R^{1} \\ CH_{2} = C \\ COOCH_{2} CH_{2} N - R^{3} \\ R^{4} \end{bmatrix} + X^{-} \dots (II)$$

(但し、式中R1 、R2 、R3 、R4 及びXは前と同 じ)で表される不飽和第4級アンモニウム塩(II)の良質 結晶を高純度かつ工業的に有利に製造する方法に関す る。本発明により得られる不飽和第4級アンモニウム塩 は、凝集剤、帯電防止剤、土壌改良剤、導電加工剤、染 色改良剤、紙力増強剤、紙の沪水性向上剤、化粧品など に用いられるカチオン性ポリマーの製造原料となる有用 な単量体である。

[0002]

【従来の技術】第3級アミンを4級化剤により4級化し て第4級アンモニウム塩を製造する反応は、従来、極性 の高い溶媒、例えば、水、アルコールなどの存在下に行 うのが反応が凍くて有利であるとされている。しかしな がら、前記不飽和第3級アミン(I) とアルキルハライド R4 Xを水、アルコールなどの存在下に反応させた場合 は、生成した不飽和第4級アンモニウム塩(II)は溶媒中

(但し、R1 は-Hまたは-CH3 、R2 、R3 は-C H<sub>3</sub> または-C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> を示す) で表される不飽和第3級 アミンとアルキルハライドR\*X(但し、R\*は-CH a または-C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> 、XはC1、BrまたはIを示す) を反応させ、4級化して、式(II)

(但し、R1 は-Hまたは-CH3 、R2 、R3 は-C H3 または-C2 H5 を示す)で表される不飽和第3級 アミン(I) を特定の溶媒の存在下にアルキルハライドR 4 X (但し、R4 は-CH<sub>3</sub> または-C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> 、XはC BrまたはIを示す)を反応させ、4級化して、式 (11)

に溶解しているため、結晶として分離するには蒸留など の手段により溶媒を除去しなければならず手間が大変で ある。その上、単に溶媒を除去するだけでは、未反応原 料すなわち不飽和第3級アミン(I) とアルキルハライド R4 Xを除くことは難しい。このため、不飽和第3級ア ミン(I) とアルキルハライドR4 Xの反応は、極力未反 応原料を少なくするため、多くの場合加圧下反応を行う ことで、反応率を高めることが報告されているが、これ も高圧ガス設備が必要であり設備上の問題となる。ま た、水、アルコールなどの溶媒は反応性が高いため不飽 和第3級アミン(I)の一部を加溶媒分解するが、この分 解生成物を除くことも困難である。このように、水、ア ルコールなどを溶媒として、高純度の不飽和第四級アン モニウム塩(II)結晶を得ることは難しい。

【0003】一方. 不飽和第4級アンモニウム塩(II)は 非極性溶媒、例えば炭化水素類には溶け難いので、これ

らの存在下に不飽和第3級アミン(I) とアルキルハライ ドR! Xを反応させた場合は、反応させただけで不飽和 第4級アンモニウム塩(II)の結晶が析出するため、反応 後、蒸留などは必要とせず、操作上有利であるが、得ら れた結晶は粘質で取り扱い難く、溶媒との沪別その他の 操作が容易でないばかりか、未反応物、溶媒などの不純 物を結晶中に含んでいて良質なものとは言えない。特公 昭56-49897号では、アセトニトリルを溶媒とし て良質結晶を得ることが報告されているが、アセトニト リルは毒・劇物取締法の第2条劇物に当たり、作業上間 題である。特開昭60-54343号や特開昭61-5 0947号でアセトンを溶媒とする製造法が報告されて いるが、水との混合溶媒であり、最終的にはアセトンを 留去して水溶液を得るため、加水分解生成物や未反応原 料を除くことはできない。また、特開昭59-1106 60号でアセトンを単独溶媒とする製造法が報告されて いるが、この方法は反応後、水を加え、水層を分離する ことで不飽和第4級アンモニウム塩水溶液を得ているた め、第3級アミンが加溶媒分解したような水溶性不純物 を除くことが出来ず、高純度結晶を得ることはできな 11.

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる従来 技術の欠点を改善すべくなされたもので、不飽和第3級

$$\begin{bmatrix} R^{1} \\ CH_{2} = C \\ COOCH_{2} CH_{2} N - R^{3} \\ R^{4} \end{bmatrix} + X^{-} \dots (I$$

W.

(但し、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>3</sup> 及びXは前と同じ)で 表される不能和第4級アンモニウム塩の良質結晶を高収 率で製造する方法である。

【0007】本発明に用いる不飽和第3級アミン(I) と しては、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチ ルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチル アクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレートなど が挙げられる。

【0008】また、アルキルハライドとしては、塩化メ チル、鬼化メチル、沃化メチルのようなメチルハライ ド、塩化エチル、臭化エチル、沃化エチルのようなエチ ルハライドなどがあげられる。

[0009] 本発明の実施にあたり、不競和第3級アミ ∨(I) とアルキルハライドR<sup>4</sup> Xの反応網合としては、 等モルあるいはアルキルハライドを過剰に用いるのが好 ましく、通常、不飽和第3級アミン(I) 1モルに対して アルキルハライド1~2モル、好ましくは1~1.5モ ル用いる。

【0010】溶媒の使用量については特に規定しないが、通常は不飽和第3級アミン(!) 1モルに対して50

アミン(I) と、アルキルハライドR<sup>4</sup> Xを、溶媒の存在 下に反応させて不飽和算 4 数アンモニウム塩(II)の結晶 を得るにあたり、生物に対する安全性の高い溶媒を用い て不飽和第 4 数アンモニウム塩(II)の良質結晶を高収率 で製造する方法を課題とする。

## [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決すべく銀管検討した結果、アセトンまたはNーメ チルピロリドンを溶媒として用いた場合は、不飽和第4 級アンモニウム塩(II)の良質結晶を高収率で析出するこ とを見出し、本発明に到達した。

【0006】すなわち、本発明は、式(I)

(但し、P: は一日または一〇日。、R? 及びF? は一 〇日。または一〇2 円。を示す)で表される不飽和第3 級アミン(1) とアルキルハライドFt X (但し、Ft は 一〇日。または一〇2 日。 X は〇1、B r または1を 示す)をアセトンまたはN - メチルビロリドン中で反応 させ、四級化して、式(11)

~2000m I 用いるのが反応混合物の取り扱いの点からみて好ましく、200~100m I が特に好まし

【0011】反応は室温でも進行するが、反応速度を速 くさせる点から室温以上の温度で行うのが好ましく、通 常、反応温度は0~60℃であり、特に20~60℃が 適当である。

【0012】アルキルハライドR<sup>4</sup> Xは沸点が低いの で、反応方法としては、通常、適宜の反応器に不飽和第 3級アミン(I) と溶媒及び小量の重合禁止剤を仕込み、 その中にアルキルハライドR<sup>4</sup> Xを気化して小量ずつ吹 き込むのが良い。

【0013】重合禁止剤は反応中に単量体成分(原料ア ミン及び生成した第4数アンモニウム塩)が重合するの を防止するためのものであって、適常、ハイドロキノ ン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、クペロン、フ ェノチアジンなどを適量用いる。

【0014】 反応時間は、反応温度、アルキルハライド R<sup>4</sup> Xの添加速度などに応じて変化するが、通常は0. 5~8時間である。 [0015] アルキルハライド科・Xの添加終了後、必要に応じて反応系を適宜強成し、反応を完結させてから 析出結晶を売別する。次いで得られた結晶は、アセトン のような結晶の溶解度は低いが、不純物及び溶媒は良く 溶解する溶媒で軽く洗浄した後、加熱あるいは減圧乾燥 により残存物様その他の弾発分を除去することによっ て、高純度の良質結晶として単離される。

#### [0016]

【実施例】次に、実施例により本発明を説明するが、本 発明は以下の実施例に制約されるものではない。

# 【0017】実施例1

環流冷却器、撹拌機、温度計、ガス吹き込み管が設けら れ、かつ湿気を遮断した1000mlの反応器にジメチ ルアミノエチルメタクリレート157g(1モル)とア セトン375m1及びハイドロキノンモノメチルエーテ ル3.1gを仕込んだ。ついで、反応器を外部より40 ℃に加熱し、液相を激しく撹拌しながら、塩化メチル6 5g(1.3モル)を6時間にわたって吹き込んで反応 させた。反応の進行にともない結晶の析出量が多くな る。塩化メチルの吹き込み終了後、反応物を室温に冷却 してから析出結晶を沪別、洗浄した。ついで、沪別結晶 を60℃の温度で乾燥して、残存溶媒その他の揮発分を 除去した。得られた結晶は無色針状非粘質で取り扱い易 く、赤外吸収スペクトルによる分析の結果、CH。=C (CH<sub>3</sub>) COO (CH<sub>2</sub>), N (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> · C17 あることが確認され、収率は92.4%(収量192 g) であった。

### 【0018】実施例2

実験例1で用いたのと同様の反応器にジメチルアミノエ チルアクリレート 143 g(1 モル)とアセトン 3 7 5 1 及びハイドロキノンモノメチルエーデル 3 . 1 8 を 仕込んだ、以下、実験例1と同様の方法に従い、不飽和 第4級アンモニウム塩の結晶を製造した。その結果、実 該例1の場合と同様の良質の結晶が得られた。赤外吸収 スペクトルによる分析の結果、CH<sub>2</sub> = CHCOO(C  $H_2$ )<sub>2</sub> N(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> · Cl であることが確認され、 収率は、90、2%(収量 1 7 4 . 7 8  $\gamma$  であった。

#### 【0019】実施例3

実験例1で用いたのと同様の反応器にジメチルアミノエ チルメタクリレート157g(1モル)とNーメチルビ ロリドン375m1及びハイドロキノンモノメチルエー テル3.1gを仕込んだ。以下、実験例1と同様の方法 に鋭い、不飽和第4級アンモニウム塩の結晶を製造し た。その結果、実験例1の場合と同様の具質の結晶が得 られた。赤外吸収スペクトルによる分析の結果CH2 = C(CH3)COO(CH3)2N(CH3)3·CI であることが確認され、収率は92.8%(収量193 g)であった。

# [0020]

【発明の効果】本発明においては、上記不飽和第3級ア ミン(I) レアルキルハライドR\* Xを、アセトンまたは Nーメチルピロリドンを溶媒として反応させるが、両溶 媒ともに不飽和第3級アミン(I) とアルキルハライドR Xの反応には不活性であって、両原料はよく溶かす。 が、目的生成物である不飽和第4級アンモニウム塩(II) はほとんど溶かさない、したがって、アセトンまたはN -メチルピロリドン溶媒の存在下に、不飽和第3級アミ ン(I) とアルキルハライドR4 Xを反応させた場合は、 反応が溶媒によって阻害されることがなく、不飽和第4 級アンモニウム塩(II)の結晶が析出するばかりか、好ま しいことには、析出結晶は非粘質性で取り扱い易く、未 反応物、溶媒などを含まず高純度で、収率も充分高いこ とが見いだされた。しかも、加溶媒分解生成物も良く溶 かすため、析出した結晶を沪過するだけで高純度の不飽 和第4級アンモニウム塩(II)を得ることが出来る。同様 に未反応原料が残存した場合であっても、分離すること が容易なため高純度結晶が得られる。このため、反応を 常圧で行うことも可能で、反応率を高めるための加圧反 応の設備も不必要となる。さらに、アセトン溶媒を用い た場合は揮発性で沸占が低いので (沸点56℃)、反応 後、アセトン溶媒を沪別し去った不飽和第4級アンモニ ウム塩(II)になお残存する溶媒の除去が容易であって、 たとえば、結晶を単に加熱するだけで溶媒を除去するこ とが出来る。

## フロントページの続き

#### (72)発明者 佐藤 文男

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 日 東化学工業株式会社内